

2004.1.20

日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 1月30日

出願番号 Application Number: 特願2003-022308

[ST. 10/C]: [JP2003-022308]

出願人 Applicant(s): 凸版印刷株式会社
ソニー株式会社

RECEIVED

15 APR 2004

WIPO PCT

RECEIVED

15 APR 2004

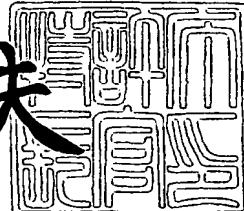
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



Best Available Copy

出証番号 出証特2004-3016442

【書類名】 特許願
【整理番号】 P20030071
【提出日】 平成15年 1月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G11B 7/24
G11B 7/26
【発明の名称】 光ディスク及びその製造方法
【請求項の数】 10
【発明者】
【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
【氏名】 木下 敏郎
【発明者】
【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
【氏名】 小林 昭彦
【発明者】
【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
【氏名】 佐々木 昇
【発明者】
【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
【氏名】 有沢 誠
【発明者】
【住所又は居所】 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
【氏名】 関口 守
【特許出願人】
【識別番号】 000003193
【氏名又は名称】 凸版印刷株式会社

【代理人】**【識別番号】** 100064908**【弁理士】****【氏名又は名称】** 志賀 正武**【選任した代理人】****【識別番号】** 100108578**【弁理士】****【氏名又は名称】** 高橋 詔男**【選任した代理人】****【識別番号】** 100089037**【弁理士】****【氏名又は名称】** 渡邊 隆**【選任した代理人】****【識別番号】** 100101465**【弁理士】****【氏名又は名称】** 青山 正和**【選任した代理人】****【識別番号】** 100094400**【弁理士】****【氏名又は名称】** 鈴木 三義**【選任した代理人】****【識別番号】** 100107836**【弁理士】****【氏名又は名称】** 西 和哉**【選任した代理人】****【識別番号】** 100108453**【弁理士】****【氏名又は名称】** 村山 靖彦

【手数料の表示】**【予納台帳番号】** 008707**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9710516**【ブルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ディスク及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 片面記録型の光ディスクであり、

印刷を施された印刷層と、

ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックが材料として用いられた基板層と、

光記録機能を有する層からなる記録層と、

該記録層を保護する保護層と

からなることを特徴とする光ディスク。

【請求項 2】 前記印刷層、基板層、記録層及び保護層が各々接合層により接合された構成である光ディスク。

【請求項 3】 前記記録層の前記層を形成する基材が、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックである光ディスク。

【請求項 4】 前記印刷層がポリオレフィン系材料または生分解プラスチックより形成され、印刷に用いる印刷インキとして、生分解性インキが使用されている請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項 5】 前記生分解プラスチックが、ポリ乳酸系材料である請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項 6】 前記保護層がポリオレフィン系材料または生分解プラスチックのいずれかにより形成されている請求項 1 から請求項 5 のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項 7】 フィルムに図柄を印刷して印刷層を形成する印刷工程と、
フィルムに紫外線硬化樹脂を塗工し、転写版からトラックグループのパターンを転写し、転写後に紫外線照射を行いトラックを形成し、記録層を作成する記録層工程と、

光ディスク基板の裏面に前記印刷層を粘着剤で接合し、表面に前記記録層を粘着剤で接合するディスク形成工程と、

前記記録層の表面に保護層を粘着剤で接合する保護膜工程と

を有し、

前記転写版がトラックグループを形成する以外の領域にホログラムまたは回折格子パターンが設けられ、これらを転写することで偽造防止効果を付与することを特徴とする光ディスク製造方法。

【請求項8】 前記フィルムが延伸H D P E、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックのいずれかで構成されている請求項7記載の光ディスク製造方法。

【請求項9】 前記光ディスク基板の両面に剥離層を設ける請求項7または請求項8に記載の光ディスク製造方法。

【請求項10】 前記フィルムにナンバーを含む1枚毎に異なる図柄を印刷して印刷層を形成する請求項7から請求項9のいずれかに記載の光ディスク製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ブルーレイ・ディスク（B D）及びデジタル・ヴァーサタイル・ディスク（D V D）のうち片面タイプなどの片面記録用の光ディスク及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来の光ディスクの基板材料は、安定した読み出し及び書き込みが行えるように、異物及び不純物の含有が少なく、透過性が高く、複屈折率が小さく、光ディスクが変形しないように、吸水率が低く、耐熱性に優れ、また成形加工性のために高流動性を有し、離型性に優れている必要があるため、ポリカーボネートやエポキシ等が多く用いられている（特許文献1）。

【0003】

【特許文献1】

特開平05-258349号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した基板材料のポリカーボネートやエポキシは、環境ホルモン（外因性内分泌攪乱物質）が含まれている。

このため、光ディスクは、使用量の増大に伴い、製造時及び廃棄する段階において、環境ホルモンの拡散に基づき、環境汚染が懸念されている。

【0005】

また、上記基板材料の代替えとしては、環境ホルモンを拡散させず、かつ透過率が高いという光学特性とから、ガラスを使用することが考えられる。

しかし、ガラス基板には、ディスクとしての厚さの制限から、製造時及び使用時における圧力及び応力に対応できないという強度的な問題がある。

【0006】

従来の光ディスクにおいては、表面に文字及び画像を印刷する場合、シルクスクリーン印刷やオフセット印刷などが主な印刷方法として用いられ、高精細な印刷表現を得ることが困難である。

【0007】

かつ、従来の光ディスクにおいては、印刷時に、図柄が固定されたシルクスクリーン印刷のため、変更数だけシルクスクリーン版数を用意する必要があり、図柄を変更することが困難なため、安価な製造コストを満足させるため、可変情報を印刷図柄に取り込むことが出来ない。

【0008】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、廃棄される場合に、材料に対応して分別できる構造であり、土中に埋設する部分に関して汚染物質（環境ホルモンを含む）が溶出しない材料で構成され、燃焼処理する場合にダイオキシンなどの有害物質（ハロゲンを含む）が生成されず、かつ従来の製造方法に比較して安価に高精細な印刷表現を用いて製造できる光ディスク及びその方法を提供することを目的とする。

【0009】**【課題を解決するための手段】**

本発明の光ディスクは、片面記録型の光ディスクであり、印刷を施された印刷

層と、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックが材料として用いられた基板層と、光記録機能を有する層からなる記録層と、該記録層を保護する保護層とかなる。

【0010】

本発明の光ディスクは、前記印刷層、基板層、記録層及び保護層が各々接合層により接合された構成である。

【0011】

本発明の光ディスクは、前記記録層の前記層を形成する基材が、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックである。

【0012】

本発明の光ディスクは、前記印刷層がポリオレフィン系材料または生分解プラスチックより形成され、印刷に用いる印刷インキとして、生分解性インキが使用されている。

【0013】

本発明の光ディスクは、前記生分解プラスチックが、ポリ乳酸系材料である。

【0014】

本発明の光ディスクは、前記保護層がポリオレフィン系材料または生分解プラスチックのいずれかにより形成されている。

【0015】

本発明の光ディスク製造方法は、フィルムに図柄を印刷して印刷層を形成する印刷工程と、フィルムに紫外線硬化樹脂を塗工し、転写版からトラックグループのパターンを転写し、転写後に紫外線照射を行いトラックを形成し、記録層を作成する記録層工程と、光ディスク基板の裏面に前記印刷層を粘着剤で接合し、表面に前記記録層を粘着剤で接合するディスク形成工程と、前記記録層の表面に保護層を粘着剤で接合する保護膜工程とを有し、前記転写版がトラックグループを形成する以外の領域にホログラムまたは回折格子パターンが設けられ、これらを転写することで偽造防止効果を付与する。

【0016】

本発明の光ディスク製造方法は、前記フィルムが延伸H D P E、ポリオレフィ

ン系材料または生分解プラスチックのいずれかで構成されている。

【0017】

本発明の光ディスク製造方法は、前記光ディスク基板の両面に剥離層を設ける

。

【0018】

本発明の光ディスク製造方法は、前記フィルムにナンバーを含む1枚毎に異なる図柄を印刷して印刷層を形成する。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態における光ディスクの各層についての積層構造の断面を示す概念図である

。

基板層1は、ポリオレフィン系材料（非晶性環状ポリオレフィン、テトラシクロドデセン共重合体、シクロオレフィンポリマー等）または生分解プラスチック（例えば、ポリ乳酸系材料）等の延伸H D P E フィルムなどの、環境負荷の小さい材料が用いられ、単層または複数層を張り合わせた構造で、厚さが0.5～1.6 mmの範囲のものが使用され、光ディスク全体の強度を保持し、支持している

。

【0020】

印刷層2は、粘着層7により、基板層1の裏面に接合されており、ポリオフィン材料または生分解プラスチック等の延伸H D P E フィルムなどの、環境負荷の小さい基材フィルムが使用され、廃棄時において土中埋設処理が可能である。

ここで、インキ3は、粘着層7側に印刷が施されている。すなわち、上記基材フィルムの裏面に印刷面があり、印刷面の耐性を得ると共に、独特の光沢を得ることができる。

この印刷層2に印刷するインキ3も、生分解性インキ（ポリ乳酸系インキ）を用いており、廃棄後、微生物により炭酸ガスと水とまでに、ポリ乳酸が生分解されるため、廃棄時において土中埋設処理が可能である。

【0021】

記録層4は、基板層1の表面に対して、粘着層7により接合されている。

また、記録層4については、光記録機能を実現するための複数の層を形成するシート状の基材として、0.01mm～0.1mmの厚みのポリオレフィン系材料（非晶性環状ポリオレフィン、テトラシクロドデセン共重合体、シクロオレフィンポリマー等）、生分解プラスチック、延伸H D P Eなどの環境負荷の小さい物質が用いられており、R O M（リードオンリーメモリ）として再生専用型、一度の書きが可能な追記型、及びデータの書き換えが可能な書き換え型の3種類各々の光記録機能（例えば、レーザ光などを照射して、予め書き込まれているデータの読み出しや、データの書き込み及び読み出しを行うことが可能なデータ記録機能）の種類に応じて、それぞれ材料及び構造が異なるため、後に詳細に説明する。

保護層5は、上記記録層4を保護するために設けられ、0.03mm～0.1mmの厚みの延伸H D P E フィルム、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックのフィルムのいずれかであり、記録層4の表面に対して、粘着剤8により接合されている。

【0022】

本願発明の光ディスクは、上述した構成により、B D及びD V D用の片面記録型の光ディスク材料に環境負荷の小さい材料を用いることにより、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

すなわち、本願発明の光ディスクは、基板層材料に上述したポリオレフィン系材料または生分解プラスチック等の延伸H D P E を用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることができなく、廃棄時に土中埋設処理を可能とする。

【0023】

また、本願発明の光ディスクは、印刷層2にポリオフィン系、生分解プラスチックなどの環境負荷の小さな基材フィルムを用い、かつインキ3に対しても、ポリ乳酸系インキ等の生分解プラスチック材料を用いることで、環境負荷を低減することができ、廃棄時に土中埋設処理を可能とする。

上記、印刷層2に対する印刷方式は、印刷面にフィルムを用いることにより、

グラビア、オフセット、オンデマンド方式のインキジェット及びトナー転写方式等を用いることができ、多種多様で精細な印刷を行うことができ、高い美粧性及び装飾性効果を得ることができる。

また、光ディスクにシリアルに変化するナンバーなど一枚毎に異なる可変情報を図柄として付与することができる。

【0024】

さらに、本願発明の光ディスクは、記録層4の基材に、ポリオフィン系、生分解プラスチックなどの環境負荷の小さい材料を用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることなく、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

加えて、本願発明の光ディスクは、保護層5に延伸H D P E、ポリオフィン系、生分解プラスチック等のフィルムのように、環境負荷の小さい材料を用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることなく、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

【0025】

次に、記録層4の種類として、再生専用型、追記型、書き換え型の各々における光記録材料の構造例についての説明を行う。

・再生専用型（図2参照）

40 μmの厚さの延伸H D P Eの基材21の表面に、紫外線硬化樹脂22として、40 μmの厚さのウレタンアクリルオリゴマー系樹脂が積層されている。

また、この紫外線硬化樹脂22に転写版でトラック及び情報ピット列を転写し、転写後に紫外線の照射を行い、データの書き込みが行われている。

そして、紫外線硬化樹脂22の表面に、アルミをスパッタリング等で80 nmの厚さに蒸着された反射層23が形成されている。

【0026】

・追記型（図3参照）

40 μmの厚さの延伸H D P Eの基材31の表面に、紫外線硬化樹脂32として、ウレタンアクリルオリゴマー系樹脂を40 μmの厚さに塗工されている。

また、この紫外線硬化樹脂32に転写版でトラックを転写し、転写後に紫外線

の照射を行い、トラックの形成が行われている。

この紫外線硬化樹脂32の表面に、アルミをスパッタリング等で80nmの厚さに蒸着された反射層33が形成されている。

そして、この反射層33の表面に、データが書き込まれる有機色素層34として、シアニン色素を60nmの厚さに塗工されている。

【0027】

・書き換え型（図4参照）

40μmの厚さの延伸H D P Eの基材41の表面に、紫外線硬化樹脂42として、ウレタンアクリルオリゴマー系樹脂を40μmの厚さに塗工されている。

また、この紫外線硬化樹脂42に転写版でトラックを転写し、転写後に紫外線の照射を行い、トラックの形成が行われている。

この紫外線硬化樹脂42の表面に、アルミをスパッタリング等で80nmの厚さに蒸着された反射層43が形成されている。

そして、書き換え可能な記録部として、反射層43表面に、第1誘電体44として220nmの厚さのSiO₂（シリコン酸化）膜、記録層45として13nmの厚さのGeSbTe（ゲルマニウム・アンチモン・テルル）膜、第2誘電体46として25nmの厚さのSiO₂膜、記録層47として13nmの厚さのGeSbTe膜、第3誘電体48として95nmの厚さのSiO₂膜が順次形成されている。

【0028】

次に、本実施形態による光ディスクの製造方法の説明を、図5、図6及び図7を参照して行う。

本発明のディスクの製造方法は、片面記録型の光ディスクを、印刷層、基板層、記録層、保護層を部位毎に、図5に示すように光ディスクの形状に対応して作成、すなわち、機能単位ごとに分離した部材として別々に、各々シート状の部材として巻き取りで製造し、最終工程で所定の順に粘着材を塗布し、その後、圧着して接合して、構造が完成した後にディスク（円盤）状に打ち抜いて作成する製造方法である。以下、詳細に本発明のディスクの製造方法の一例について説明する。

【0029】

印刷層2は、図6(a)に示す工程により、例えば、0.04mmの厚さの延伸ポリ乳酸フィルムに、図5に示すように、各光ディスクの形状に対応して、順次厚さ3μmの厚さでポリ乳酸系のインキ3を用いたグラビア印刷を施し、美匠性を持たせる。

そして、このとき、インキ3を印刷層2の裏面に印刷して、基板層1に接合させると、印刷層2でカバーするようにすることで、インキ3の存在する印刷面の耐性を向上させ、独特の光沢を得ることができる。

【0030】

最終的に、印刷層2は、位置合わせのためのマークを付けて、連続した印刷済みフィルム(図6, 7において部材1)としてロールに巻き付けた状態で製造される。

また、別の独立した図6(b)に示す工程により、基板層1(図6, 7において部材2)となる延伸H D P E、例えば、1mmの厚みの生分解プラスチックの延伸H D P Eを用い、この延伸H D P Eの両面に0.5mmの厚みのポリエチレンを塗工し、図示しない剥離層として製造が行われ、加工後にロールに巻き付けられる。

【0031】

ここで、剥離層が基板層1及び記録層2の間と、基板層1及び記録層4・保護層5の間に介挿されることとなり、光ディスクを印刷層2と、基板層1と、記録層4及び保護層5を分離して、各々材質に対応した廃棄処理を行うこととなる。

この場合、印刷層2及び基板層1は、土中埋設処理が可能な材質で作成されていることより、その流れにより土中廃棄され、一方、記録層4と保護層5とは、分離して保護層5を土中埋設処理し、記録層4の金属薄膜を回収して処理される。また、全体が、土中埋設処理可能な場合には、上記剥離層を特別に設ける必要がない。

【0032】

次に、図6(c)に示す工程により、記録層4(図6, 7において部材3)の製造を、図5に示すように、各光ディスクの形状に対応して順次行い、ロールに

巻き付ける処理を行うが、再生専用型、追記型、書き換え型のそれぞれにおいて、製造工程が異なるため、詳細な製造方法は後述することとする。

次に、ロールに巻き付けられている基板層1、印刷層2、記録層4の各部材を図5に示すように、第1に印刷された印刷層2において、基板層1に対向する面を、インキ3の存在する面として、この面に0.005mmの厚さで粘着材を塗布し、この印刷層2を基板層1の裏面に貼着して接合する。

そして、これにより、印刷層2及び基板層1との間の上記粘着材が粘着層6となる。

【0033】

次に、記録層2についている、図5に示す位置合わせのマークに従い、光ディスクの形状に対応するように、位置合わせ用パターンを一読み取りセンサにより読み取ることで、印刷層2と記録層4との部材を接合する位置を合わせつつ、マイクログラビアによりアクリル系の粘着材を0.005mmの厚さで塗工し、基板層1の表面に圧着し、この粘着材で貼着することにより、基板層1と記録層4とを接合させる。

そして、これにより、基板層1及び記録層4との間の上記粘着材が粘着層7となる。

【0034】

次に、この記録層2を保護するため、0.065mmの厚みの延伸H D P E フィルムの保護層5（図6、7において部材4）に対して、マイクログラビアによりアクリル系の粘着材を0.005mmの厚さで塗工し、この粘着材を介して保護層5を記録層2の表面に圧着し、記録層2表面に対して、この粘着材により貼着して、記録層4と保護層5とを接合させる。

そして、これにより、記録層4及び保護層2との間の上記粘着材が粘着層8となる。

【0035】

そして、印刷層2、基板層1、記録層4及び保護層5の各々が接合され、シート状の複合部材が完成した後、材料の材質によっては変形もあり得るため、平滑性を出すため、この複合部材の両面から平面の加熱プレートにより50℃で24

時間にわたり加熱・圧着して、歪みを除去する工程を挿入しても良い。

最終的に、印刷層2、基板層1、記録層4及び保護層5を各々粘着材で貼着して、接合されたシート状の複合部材を、抜き取り位置読み取りセンサにより、シート面に形成された位置合わせ用パターンを読み取ることで、光ディスクの抜き取り処理において、位置合わせ制御を行い、円盤状刃型により打ち抜き光ディスクの形状に仕上げ、光ディスクとして完成させる。

【0036】

次に、再生専用型、追記型、書き換え型の光ディスク各自の構造の製造例を以下に詳細に説明する。

・再生専用型（図2参照）

書き込みが行われる記録層を持たない構造であり、記録層上の紫外線硬化樹脂のトラックパターン状の情報ピットにて、データを記録する。

【0037】

すなわち、トラック成形版にデータを示す情報ピットのパターンを有しており、上記トラック成形版（転写版）にて、情報ピットをトラックの領域に転写させてデータの書き込みが行われる。

以下に示す製造方法は、トラックパターン及び情報ピットの形成方法である。

ここで、トラックパターン部位には、紫外線硬化樹脂及び電離放射線硬化樹脂のいずれかを用いる。

【0038】

紫外線硬化樹脂は、ウレタンアクリレートオリゴマーまたはポリエステルアクリレートオリゴマー、低粘度アクリルモノマー、光開始剤等が用いられる。

電離放射線硬化型樹脂としては、エポキシ変性アクリレート樹脂、ウレタン変性アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル等が用いられる。

そして、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を、樹脂厚みを $50 \pm 30 \mu\text{m}$ の間で調整して、カーテンコートもしくは版面滴下コートなどにて、トラック成形版に塗工する。

【0039】

上記トラック成形版表面には、溝深さが $80 \pm 30 \text{ nm}$ 、高さが 160 ± 30

n mのトラックパターンと、このトラックパターンの領域に情報ピットとが形成されている。

次に、紫外線硬化樹脂22（または電子線硬化樹脂）が塗布された上記トラック成形版を、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂が介挿されるように、記録層4の基材21の表面に圧着して、トラックパターンを有する紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を転写し、基材21表面に紫外線硬化樹脂22（または電子線硬化樹脂）が付着される。

【0040】

そして、トラックパターン転写後、もしくは転写と同時に、紫外線（紫外線硬化樹脂の場合）または電子線（電離放射線硬化樹脂の場合）を照射し、樹脂を硬化させる。

その紫外線硬化樹脂22（または電離放射線硬化樹脂）表面のトラックパターンの上に、反射層としてアルミニウム蒸着を60nmの厚みで行うが、この反射層23には、材料として、アルミニウム合金、銀、銀合金からなる群から選ばれたものに酸化物が添加されている混合物質を用いても良く、厚みは10nm～100nmとする。この反射層23の表面には保護層5が後に形成される。

【0041】

・追記型（図3参照）

以下の製造方法は、一度だけ記録が可能な記録媒体であり、有機色素の材料を用いて形成した、データを記録する有機色素層を有している追記型光ディスクの製造方法である。

そして、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を、樹脂厚みを $50 \pm 30 \mu\text{m}$ の間で調整して、カーテンコートもしくは版面滴下コートなどにて、トラック成形板に塗工する。

【0042】

上記トラック成形版表面には、溝深さが $80 \pm 30 \text{ nm}$ 、高さが $160 \pm 30 \text{ nm}$ のトラックパターンと、このトラックパターンの領域に情報ピットとが形成されている。

次に、紫外線硬化樹脂32（または電子線硬化樹脂）が塗布された上記トラッ

ク成形版を、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂が介挿されるように、記録層4の基材31の表面に圧着して、トラックパターンを有する紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を転写し、基材31表面に紫外線硬化樹脂32（または電子線硬化樹脂）が付着される。

【0043】

そして、トラックパターン転写後に、紫外線（紫外線硬化樹脂の場合）または電子線（電離放射線硬化樹脂の場合）を照射し、樹脂を硬化させる。

構造は、紫外線硬化樹脂32（または電離放射線硬化樹脂）表面のトラックパターン上に、反射層33及び有機色素（記録剤）層34が設けられている。

ここで、紫外線硬化樹脂及び電離放射線硬化樹脂は、すでに再生専用型で述べた材料と同様である。

【0044】

そして、トラックパターン転写後に、紫外線（紫外線硬化樹脂の場合）または電子線（電離放射線硬化樹脂の場合）を照射し、樹脂を硬化させる。

その紫外線硬化樹脂32（または電離放射線硬化樹脂）表面のトラックパターンの上に、反射層としてアルミニウム蒸着を60nmの厚みで行うが、この反射層33には、材料として、アルミニウム合金、銀、銀合金からなる群から選ばれたものに酸化物が添加されている混合物質を用いても良く、厚みは10nm～100nmとする。

【0045】

次に、反射層33表面に、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系及びナフトキノン系色素が材料の記録層として、有機色素層34を形成する（例えば、60nmの厚さのシアニン色素）。

有機色素は、有機溶剤にて希釈調整され、グラビアコート、マイクログラビアコート、ダイコート、コンマコート、エアナイフコート、ロールコートなどの処理により、反射層33表面に塗工される。この有機色素層34の表面には保護層5が後に形成される。

【0046】

・書換え型（図4参照）

記録層4において、反射層33表面に形成された記録材料部分が相変化により書き換え性を有している書き換え型光ディスクの製造方法を以下に示す。

ブルーレイディスクやDVD-RAMさらにDVD-RWなどで用いられる。

記憶層4の構造は、 $40\ \mu m$ の厚さの延伸HDP E基材41上に、紫外線硬化樹脂42（または電離放射線硬化樹脂）を形成し、この紫外線硬化樹脂42（または電離放射線硬化樹脂）上のトラックパターン表面に、反射層43、第1誘電体層44、記録層45、第2誘電体層46、記録層47、第3誘電体層48が順次形成されている。この第3誘電体層48表面には保護層5が後に形成される。

【0047】

ここで、第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層の材料としては、ZnS-SiO₂、SiO₂、Ta₂O₅、SiN、AlN等が用いられる。

また、記録層45及び47の材料としては、GeSbTe、AgInSbTe等が用いられる。

記録層4のトラックパターンを形成する部位の材料としては、紫外線硬化樹脂42（または電離放射線硬化樹脂）が用いられる。

【0048】

ここで、紫外線硬化樹脂42（または電離放射線硬化樹脂）の材料としては、再生専用型の光ディスクと同様である。

そして、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を、樹脂厚みを $50\pm30\ \mu m$ の間で調整して、カーテンコートもしくは版面滴下コートなどにて、トラック成形板に塗工する。

【0049】

上記トラック成形版表面には、溝深さが $80\pm30\ nm$ 、高さが $160\pm30\ nm$ のトラックパターンと、このトラックパターンの領域に情報ピットとが形成されている。

次に、紫外線硬化樹脂42（または電子線硬化樹脂）が塗布された上記トラック成形版を、紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂が介挿されるように、記録層4の基材41の表面に圧着して、トラックパターンを有する紫外線硬化樹脂または電子線硬化樹脂を転写し、基材41表面に紫外線硬化樹脂42（または電子線

硬化樹脂) が付着される。

【0050】

そして、トラックパターン転写後、もしくは転写と同時に、紫外線(紫外線硬化樹脂の場合)または電子線(電離放射線硬化樹脂の場合)を照射し、樹脂を硬化させる。

構造は、紫外線硬化樹脂42(または電離放射線硬化樹脂)表面のトラックパターン上に、反射層43、第1誘電体層44、記録層45、第2誘電体層46、記録層47、第3誘電体層48が設けられている。

ここで、紫外線硬化樹脂及び電離放射線硬化樹脂は、すでに再生専用型で述べた材料と同様である。

【0051】

そして、トラックパターン転写後に、紫外線(紫外線硬化樹脂の場合)または電子線(電離放射線硬化樹脂の場合)を照射し、樹脂を硬化させる。

その紫外線硬化樹脂42(または電離放射線硬化樹脂)表面のトラックパターンの上に、反射層としてアルミニウム蒸着を60nmの厚みで行うが、この反射層43には、材料として、アルミニウム合金、銀、銀合金からなる群から選ばれたものに酸化物が添加されている混合物質を用いても良く、厚みは10nm~100nmとする。

【0052】

次に、反射層43表面に、第1誘電体層44、記録層45、第2誘電体層46、記録層46、第3誘電体層47は、各層スパッタリングまたは蒸着などで形成される。

形成される各層の厚さは、第1誘電体層44の膜厚を220±50nm、記録層45の膜厚を13±3nm、第2誘電体層46の膜厚を25±5nm、記録層47の膜厚を40±8nm、第3誘電体層48の膜厚を95±45nmとして形成する。

【0053】

上述において、印刷層2、基板層1、記録層4及び保護層5が、各々粘着層6、7、8で接合している記述となっているが、粘着層以外に接着層、粘着材、接

着材などを用いても良い（粘着層、接着層、粘着材、接着材等を、印刷層2、基板層1、記録層4及び保護層5各々を接合する接合層として用いる）。

【0054】

以上、本発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。

例えば、トラック形成の紫外線硬化樹脂へのスタンピング（転写工程）において、記録エリア外に、ホログラム、もしくは回析格子パターンを版中にいれておき、トラック形成と同時に偽造防止のための表示が入るようにする。

【0055】

【発明の効果】

本発明の製造方法は、光ディスクを印刷層、基板層、記録層、保護層の部材をシートとして別々に作成して、後に接合層（粘着材、接着剤、粘着層、接着層など）により各々を貼着して接合させるため、スピンドルコートなどによる塗布と異なり、材料に無駄が少なくなり、基板層にはじめから順に積層していく場合と異なり、熱ストレスがかからずに、基板層のそりが少ない光ディスクを安価に作成することができる。

【0056】

本願発明の光ディスクは、上述した構成により、BD及びDVD用の片面記録型の光ディスク材料に環境負荷の小さい材料を用いることにより、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

すなわち、本願発明の光ディスクは、基板層材料に上述したポリオレフィン系材料または生分解プラスチックの延伸HDPEを用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることがなく、廃棄時に土中埋設処理を可能とする。

【0057】

また、本願発明の光ディスクは、印刷層2にポリオルフィン系、生分解プラスチックなどの環境負荷の小さな基材フィルムを用い、かつインキに対しても、ポリ乳酸系インキ等の生分解プラスチック材料を用いることで、環境負荷を低減する

ことができ、廃棄時に土中埋設処理を可能とする。

上記印刷層に対する印刷方式は、印刷面にフィルムを用いることにより、グラビア、オフセット、オンデマンド方式のインキジェット及びトナー転写方式を用いることができ、多種多様で精細な印刷を行うことができ、高い印刷効果を得ることができる。

【0058】

さらに、本願発明の光ディスクは、基板層の材料及び記録層の基材に、ポリオフィン系、生分解プラスチックなどの環境負荷の小さい材料を用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることなく、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

加えて、本願発明の光ディスクは、保護層に延伸H D P E、ポリオフィン系、生分解プラスチック等のフィルムのように、環境負荷の小さい材料を用いることにより、環境ホルモンなどの有害物質を拡散させることなく、従来問題であった環境の汚染を防止することが可能となる。

【0059】

また、本願発明の光ディスクは、印刷層と基板層と記録層と、保護層との4つの部材として独立して作成しているため、基板層に順次各層を積層していく工程が無く、材料毎の熱膨張率の違いによるストレスを受けることが少なく、歪みの発生を押さえることが出来る。

さらに、本願発明の光ディスクは、基板層となるポリオレフィン系材料または生分解プラスチックの延伸H D P Eの両側に剥離層を設けることにより、印刷層と基板層と記録層及び保護層との3つの部分に分離して、各層の材料の種類に対応して、廃棄処理が可能となるため、環境負荷の少ない廃棄処理が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本願発明の光ディスクの断面の構造を示す概念図である。

【図2】 再生専用型光ディスクの場合の図1における記録層4の構造を示す概念図である（反射層23の表面に粘着層8が積層された状態で示している）

。

【図3】 追記型光ディスクの場合の図1における記録層4の構造を示す概

念図である（有機色素層34の表面に粘着層8が積層された状態で示している）。

【図4】 書き換え型光ディスクの場合の図1における記録層4の構造を示す概念図である（第3誘電体層48の表面に粘着層8が積層された状態で示している）。

【図5】 印刷層2、記録層4の各部材がシート上に作成される（シート上に光ディスクのディスク形状に対応させて作成される）状態を示す概念図である。

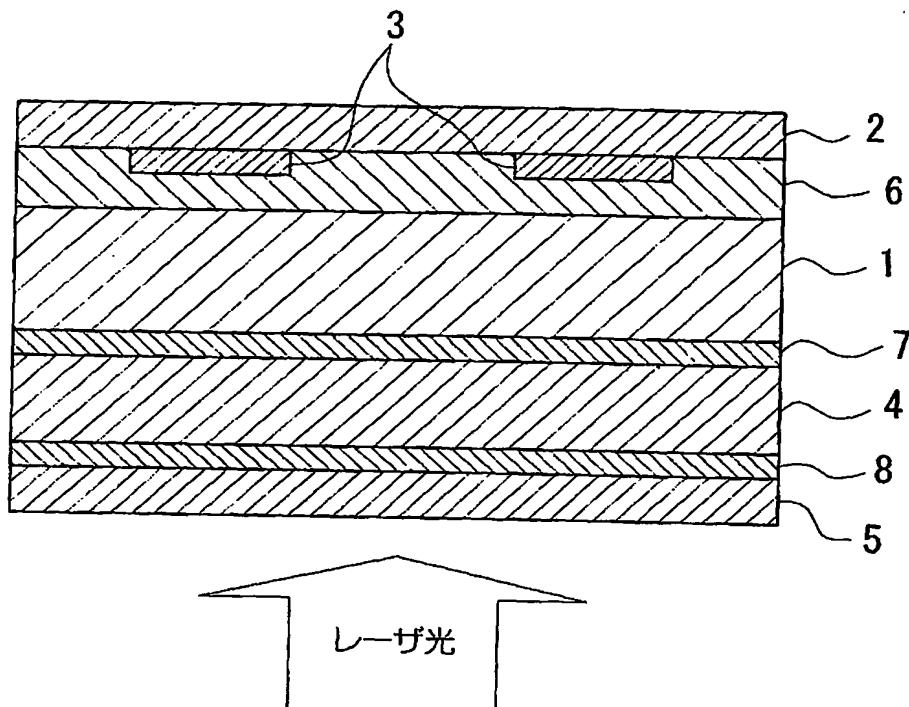
【図6】 基板層1、印刷層2、記録層4各々がシート状に作成され、ロールに巻き付けられて部材とされる工程を示す概念図である。

【図7】 基板層1、印刷層2、記録層4、保護層5が粘着材で各々貼着されて、接合される工程を示す概念図である。

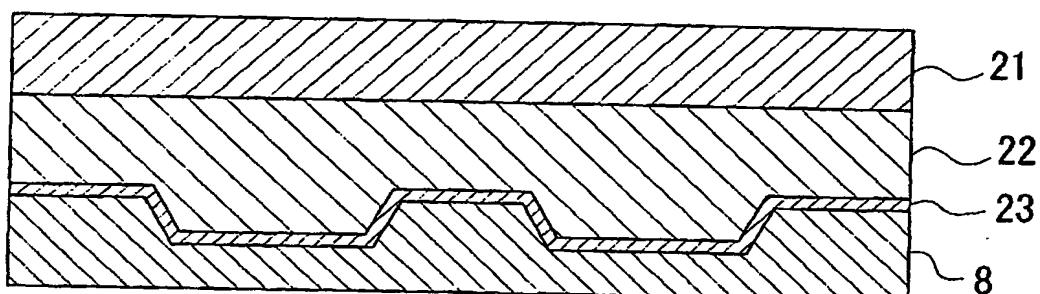
【符号の説明】

- 1 基板層
- 2 印刷層
- 3 インキ
- 4 記録層
- 5 保護層
- 6, 7, 8 粘着層
- 21, 31, 41 基材
- 22, 32, 42 紫外線硬化樹脂層
- 23, 33, 43 反射層
- 34 有機色素層
- 44 第1誘電体層
- 45, 47 記録層
- 46 第2誘電体層
- 48 第3誘電体層

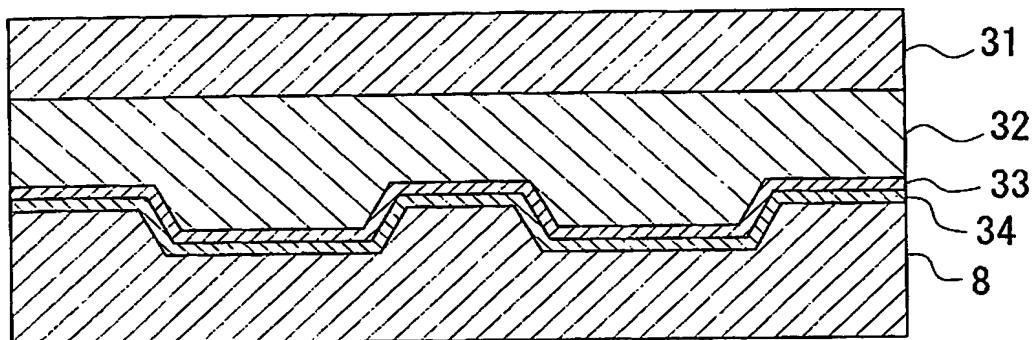
【書類名】 図面
【図 1】



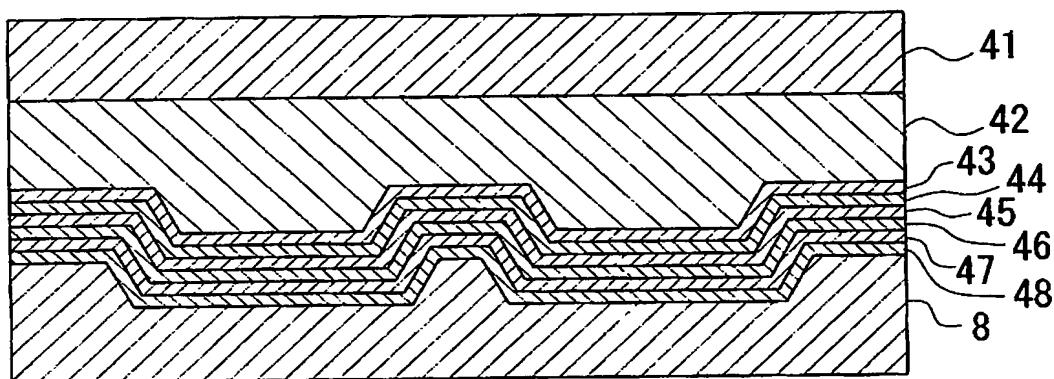
【図 2】



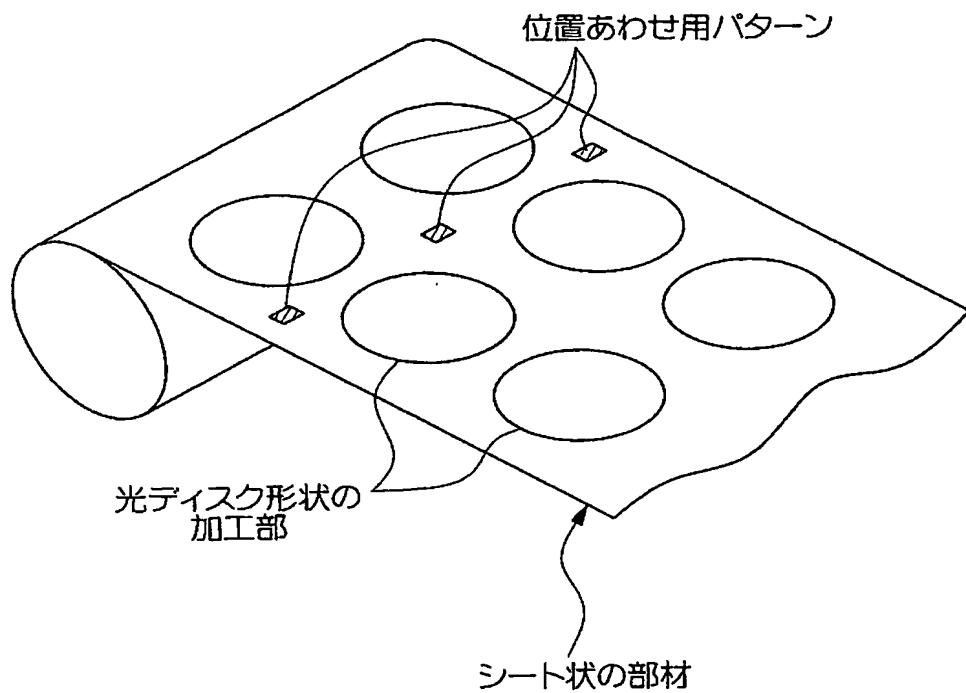
【図3】



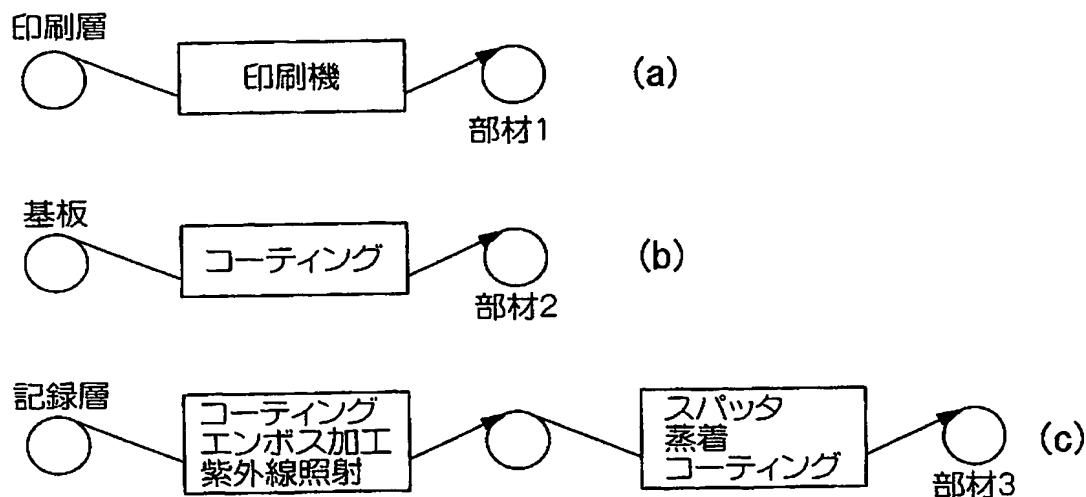
【図4】



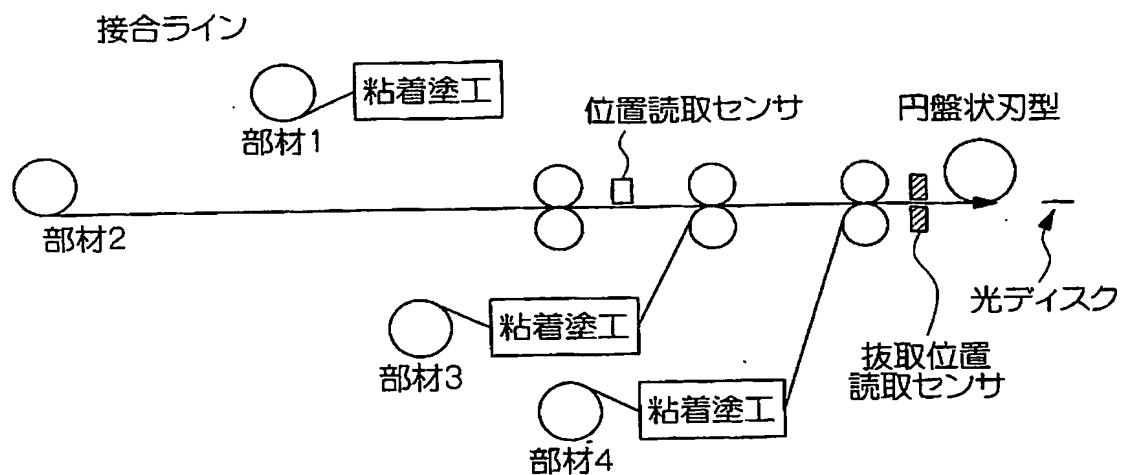
【図5】



【図6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 廃棄される場合に、材料に対応して分別できる構造であり、土中に埋設する部分に関して汚染物質（環境ホルモンを含む）が溶出しない材料で構成され、燃焼処理する場合にダイオキシンなどの有害物質（ハロゲンを含む）が生成されず、かつ安価に製造できる光ディスク及びその方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の光ディスクは、片面記録型の光ディスクであり、印刷を施された印刷層2と、ポリオレフィン系材料または生分解プラスチックの延伸H D P Eを用いた基板層1と、記録機能を有する層からなる記録層4と、記録層4を保護する保護層5とからなる。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-022308
受付番号	50300149228
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0097
作成日	平成 15 年 1 月 31 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000003193
【住所又は居所】	東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号
【氏名又は名称】	凸版印刷株式会社

【代理人】

【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】	100108578
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】	100089037
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】	100101465
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】	100094400
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 ORビル 志賀国際特許事務所

次頁有

認定・付力口情報（続巻）

【氏名又は名称】 鈴木 三義
【選任した代理人】
【識別番号】 100107836
【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】 西 和哉
【選任した代理人】
【識別番号】 100108453
【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】 村山 靖彦

次頁無

【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成16年 1月29日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003- 22308
【承継人】
【識別番号】 000002185
【氏名又は名称】 ソニー株式会社
【承継人代理人】
【識別番号】 100064908
【弁理士】
【氏名又は名称】 志賀 正武
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 008707
【納付金額】 4,200円
【提出物件の目録】
【物件名】 譲渡証書 1
【援用の表示】 特願 2003-22307 の出願人名義変更届に添付のものを援用する。
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 特願 2003-22307 の出願人名義変更届に添付のものを援用する。

忍定・イナカロ小青幸良

特許出願の番号	特願 2003-022308
受付番号	50400146008
書類名	出願人名義変更届
担当官	古田島 千恵子 7288
作成日	平成16年 3月 9日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】	000002185
【住所又は居所】	東京都品川区北品川6丁目7番35号
【氏名又は名称】	ソニー株式会社
【承継人代理人】	申請人
【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特 許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

2003-022308

出願人履歴情報

識別番号 [000003193]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都台東区台東1丁目5番1号
氏名 凸版印刷株式会社

2003-022308

出願人履歴情報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏名 ソニー株式会社